



(11) **EP 1 397 528 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
C23C 16/44 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2001/008886

(48) Corrigendum ausgegeben am:
09.09.2009 Patentblatt 2009/37

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2002/018670 (07.03.2002 Gazette 2002/10)

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
08.07.2009 Patentblatt 2009/28

(21) Anmeldenummer: **01980228.9**

(22) Anmeldetag: **01.08.2001**

(54) **CVD-REAKTOR MIT GASAUSLASSRING AUS MASSIVEM GRAFIT**

CVD REACTOR WITH EXHAUST RING MADE OF GRAPHITE

REACTEUR CVD AVEC ANNEAU D'EXTRACTION EN GRAPHITE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB NL SE

- **STRAUCH, Gerd**
52072 Aachen (DE)
- **KÄPPELER, Johannes**
52146 Würselen (DE)

(30) Priorität: **01.09.2000 DE 10043599**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
17.03.2004 Patentblatt 2004/12

(74) Vertreter: **Grundmann, Dirk et al**
Rieder & Partner
Corneliusstrasse 45
42329 Wuppertal (DE)

(73) Patentinhaber: **AIXTRON AG**
52134 Herzogenrath (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
GB-A- 1 215 140 **US-A- 4 976 217**

(72) Erfinder:
• **JÜRGENSEN, Holger**
52072 Aachen (DE)

EP 1 397 528 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).